

(11)Publication number:

10-167832

(43)Date of publication of application: 23.06.1998

(51)Int.CI.

CO4B 35/571 CO4B 35/645

CO4B 35/80

(21)Application number: 08-351778

(71)Applicant: NIPPON CARBON CO LTD

(22)Date of filing:

12.12.1996

(72)Inventor: UMEZAWA MASANOBU

KUNDA KOUICHIROU

# (54) PRODUCTION OF FILAMENT REINFORCED SILICON CARBIDE COMPOSITION **MATERIAL**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a filament reinforced SiC composite material having high density, excellent in strength and fracture toughness and usable even in a severe environment in which superheat resistance at ≥1,600° C is required.

SOLUTION: High mol.wt. polycarboxilane exclusive of a low mol.wt. component whose mol.wt. is ≤1,000 and a vinyl group-contg. silicone polymer whose mol.wt. is ≥10,000 are dissolved in an org. solvent, two or more kinds of SiC powders different from each other in particle diameter are added to the resultant soln. optionally in combination with fine Si powder having ≤4µm particle diameter and they are mixed and dispersed to prepare a slurry. Prepreg sheets are formed using the slurry and ceramic long fibers having heat resistance at ≥1,600° C as a filler and they are degassed, laminated and compacted to form a green compact. This compact is calcined in an inert atmosphere and formed by hot pressing. Densification is then carried out if necessary as follows; fine SiC and/or Si powder having ≤4μm particle diameter is added to high mol.wt. polycarbosilane exclusive of a low mol.wt. component whose mol.wt. is ≤1,000 in the presence of an org. solvent and they are mixed and dispersed and the resultant slurry is impregnated and the solvent is removed and firing is carried out and these processes are repeated.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.10.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3140701

15.12.2000

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of registration]

[Date of extinction of ri



Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

野料第2号



(資料第2号)

(添付書類) 3 WWWW /02

(18)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公閱番号

特開平10-167832

(43)公路日 平成10年(1998) 6月23日

(5i) hnt.CL\* 解例記号 FI C 0 4 B 35/571 C 0 4 B 35/58 1 0 1 M 35/845 35/64 N S5/80 35/80 G

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 3 頁)

(21) 出資香号

**特証平8-351778** 

(71) 出職人 000228338

日本カーボン株式会社

(22) 出票日

平成8年(1996)12月12日

東京都中央区八丁福2丁目6番1号

(72)発明者 梅澤正信

東京都大田区南六郎1-30-8-612

(72) 竞明者 意田幸一郎

官山県上新川郡大沢野町坂本2607-4-4

(54) 【完明の名称】 長編維強化典化ケイ率複合材料の製造方法

(57) 【要約】

【課題】 高密度で強度と破壊制性に優れ、18 00℃以上の超耐熱性を要求される過酷な環境において も使用可能な長繊維強化故化ケイ素複合材料を提供する。

分子量1000以下の低分子量成分を 【解决手段】 合まない高分子量ポリカルポシランと分子量10000 以上のピニル基合有シリコンポリマーとを有機溶媒の溶 液にして、粒径の異なる 2 種類以上のSIC粉末と必要 に応じて粒径が4μm以下のSI機粉末を加え混合した ものを分散してスラリーとし、1600で以上の耐熱性 を有するセラミックス長脚槍をフィラーとしたプリプレ グシートを作製し、脱気、積層した後、成形してグリー ン成形体とし、さらに不活性雰囲気中で仮焼成体を得た 後、ホットプレス成形して必要に応じて分子量1000 以下の低分子量成分を含まない高分子量ポリカルボシラ ンに有機溶媒の存在下、粒径4μm以下のSiCおよび またはSI強粉末を加え混合分散スラリーを合浸、溶媒 除去、焼成を繰り返して難密化する長繊維強化炭化ケイ 素権合材料の製造方法。

(2)

特闘平10-167832

#### 【特許要求の範囲】

【競求項1】分子量1000以下の低分子量成分を含まない高分子量ポリカルポシランと分子量1000以上のピニル基合有シリコンポリマーとを有機溶媒の存在下、粒径の異なる2種類以上のSiC粉末と必要に応じて粒径が4μm以下のSi微粉末を加え混合分散スラリーとし、この混合分散スラリーと1600℃以上の耐熱性を有するセラミックス長繊維をフイラーとしたプリブレグシートを作製し、設気、現層した後、成形してグリーン成形体とし、さらに不活性雰囲気中で検索して仮換成体を得た後、ホットプレス成形することを特徴とする長繊維強化炭化ケイ素複合材料の製造方法。

【簡求項2】 額求項1 においてホットプレス成形した 後、分子量1000以下の位分子量成分を含まない高分 子量ポリカルポシランに有機溶媒の存在下、必要に応じ で粒径4 μm以下のSiCおよびまたはSI機粉末を加 え返合分散スラリーを含浸、溶媒酸去、競成を繰り返し て概密化することを特徴とする長機健強化炭化ケイ素複 合材料の製造方法。

#### 「砂川の世紀な説明】

#### [0001]

【唐葉上の利用分野】本発明は長継能強化炭化ケイ素権合材料の製造方法に関し、特にマトリックスとしてポリカルポシラン、ビニル基合有シリコンポリマー、2種類以上のSiC物末を用いた高密度、高強度の長継維強化炭化ケイ素複合材料の製造方法に関する。

### [0002]

【従来の技術】従来より、耐熱性、耐酸化性にすぐれた 長機維強化炭化ケイ素複合材料のマトリックス用プレセ ラミックスポリマーとして、ポリカルボシランはきわめ てすぐれたポリマーである。しかし、ポリカルボシラン には、また次のような問題点もある。

【0003】まず、ポリカルボシランを常圧、不活性ガス雰囲気中で焼成すると分子量1000以下の低分子量成分が揮発し、マトリックスのボイド(空酸)が多くなる。あるいは発泡して、吹き出してしまうという問題がある。そこで、不耐化として例えば、酸泉不耐化すると、マトリックス中に酸素が退入され、最終的にSIO2となってマトリックスの耐熱性を低下させる原因となる。

【0004】またポリカルボシランは、きわめて柔軟性に欠けるポリマーであるのでFRPのようなブリプレグシートの作製が困難なため、グリーン成形体の密度を上げるのに置がある

これは最終的に複合材の密度低下の原因になるので、十 分な強度を有する複合材を得るには密度を上げることが 必要である。即ち合浸、焼成を繰り返す銀密化工程が必 要であり、銀密化回数が5回以上と必然的に多くなる。 【0005】さらにポリカルボシランは化学組成上Cが

SI上リモル分子数が多いので、その焼成物もCが優勢

となり、SICとしては耐酸化性が低くなる原因となっ ていた。

【0006】そこで高強度、高密度で耐熱性、耐酸化性にすぐれた長椒維強化炭化ケイ素複合材料の開発が望まれている。

【0007】例えば特別平6-92734号には、総種で強化された皮化珪素を母相とする複合材料を製造する方法において、有情ケイ素高分子と無難粉束の泥漿に無機長機能を混合し、有機珪素高分子の動解温度及び分解温度に加熱保持した後に、高温で以化珪素の耐熱化処理をする繊維強化炭化珪素複合材料の製造方法が配配されている。この発明は高速度で強度と破壊物性に優れた総維強化SIC複合材料を安備に製造する方法だが、さらに1600で以上の超耐熱性を要求される過酷な環境においても使用可能なすぐれた繊維強化炭化ケイ素複合材料が望まれていた。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】以上のような課題に継み本発明者は高分子量ポリカルポシランを用いて、高密度、高強度で1600℃以上の超耐熱性を要求される使用環境においても、耐熱性、耐酸化性を示す優れた繊維強化炭化ケイ素複合材料を製造する方法を提供する。

[6000] 【課題を解決するための手段】以上のような課題を解決 するため本発明者が提案するのは、分子量1000以下 の低分子量成分を含まない高分子量ポリカルボシランと 分子量10000以上のピニル基合有シリコンポリマー とを有機溶媒の存在下、粒径の異なる2種類以上のS i C粉末と必要に応じて粒径が4μm以下のSi微粉末を 加え混合分散スラリーとし、この混合分散スラリーと1 600℃以上の耐熱性を有するセラミックス長機能をフ イラーとしたプリプレグシートを作製し、脱気、積層し た後、成形してグリーン成形体とし、さらに不活性雰囲 **気中で焼成して仮焼成体を得た後、ホットプレス成形す** ることを特徴とする雑雑強化炭化ケイ素複合材料の製造 方法である。 さらに上記の製造方法においてホットプレ ス成形した後、分子重1000以下の低分子量成分を含 まない高分子量ポリカルポシランに有機溶媒の存在下、 必要に応じて粒径4 μm以下のSICおよびまたはSi 微粉末を加え湿合分散スラリーを含浸、溶媒除去、焼成 を繰り返して戦密化することを特徴とする長端雑強化炭 化ケイ素複合材料の製造方法である。

【0010】以下に本発明を詳細に説明する。まず原料のプレセラミックポリマーとして分子量1000以下の低分子量成分を含まない高分子量ポリカルポシランを用いる。分子量が1000以下の低分子量ポリカルボシランを含むと、酸素契償等の不融化をしないと焼成の際に揮発、発泡してしまいポイド(空隙)の多いマトリックスしか得られない。

【0011】この高分子量ポリカルボシランに次のよう

(3)

特開平10-167832

にピニル基合有シロキサンボリマーと2種以上の粒径の SIC粉末また必要に応じSI機粉末を加え混合したも のをマトリックスとする。

【0012】まずビニル基合有シロキサンボリマーは、ボリカルボシランの柔軟性に欠ける欠点を解消し、柔軟性の高いプリプレグシートを作製するために用いるもので、分子量は10000以上である。分子量が10000以下では、十分な柔軟性が得られず好ましくない。

【0013】SIC粉末は成形体のクラック防止のために用いるもので、2種類以上の粒径の異なる粉末を利用することで効果をあげることができる。大きな粒子は単繊維因志の接触を防ぎ、複合が中の致化繊維の分散性を向上し、小さい粒子は、大きな粒子や繊維の空酸を埋めるために用いる。粒径としては4~3μmのSIC粉末の2種を用いることが連当である。

【0014】SIの微粉末は、ポリカルボシランの炭素の過剰分と反応してSIC化して成形体のSIC純度を高め耐酸化性を向上させるために用いる。SI微粉末の数ほは1μm~4μmであることが必要で、4μm以上では単繊接層の分散が悪いので好ましくなく、1μm以下では粒子肉志が凝集し易くかつ表面積が大きいためにSI粒子の表面酸化皮膜がSIC化反応性を下げるという不都合が生じる。

【0015】上記のようなポリカルボシラン。ピニル基合有シロキサンポリマー、SIC粉末、Si機粉末をマトリックスとして用いるが、フィラーとして用いる総様は1600℃以上の耐熱性を有する組耐熱性をラミックス長継続である。かかる継続としては酸素含有率が1.0重量光未満である異化ケイ素機様やSI粉末を使う時には飲炭化ケイ素機様にBN及びSiCを被覆したものなどが挙げられる。

【0018】本発明においては上配の高分子量ポリカルボシランに各種の成分を添加したマトリックスとフィラーであるセラミックス裁雑より、まずプリプレグシートを作製する。このプリプレグシートはピニル基合有シロキサンポリマーが可塑剤として作用するので高い柔軟性を有する。

【0017】上記プリプレグシートを積層、脱気して、 加熱成形してグリーン成形体を得るが、このグリーン成 形体は真密度のものが得られる。

BEST AVAILABLE COPY

【0018】次にグリーン成形体を1000℃~1200℃で、N2等の不活性雰囲気中で仮焼成して、仮焼成体を得る。この仮焼成体は発泡や溶融による流れ出しは生じず、十分ハンドリングが可能なものである。

【0019】さらに上記仮塊成体を1450℃以上の高温で配気して、加熱成形し高密度に燥結することにより、本発明の繊維強化炭化ケイ素複合材料が得られる。 【0020】SI機粉末の溶散は上配の仮焼成体の燥結反応とはば同一の反応温度域で起こりかつ1度SIの溶融温度を含むので、マトリックスの緻密化に寄与する。また金属SI粉末の表面の酸化物等も上記反応温度域では、ポリカルポシランの炭素で運元されSIC化するの

[0021]本発明で得られる繊維強化炭化ケイ素複合 村料は、そのままでも高強度であるが、マトリックスに 用いた分子量1000以下の低分子量成分を含まない高。 分子量ポリカルボシランの有機溶媒の溶液に必要に応じ て4μm以下のSiCおよび又はSi並子の混合分散ス ラリーを含浸後、溶媒除去1500℃以上で焼成し縄密 化することを繰り返し、より少ない処理函数(3~4 回)で、きわめて高強度の複合材料が得られる。

で、より高いSiC純度が得られる。

【0022】本発明で得られる繊維強化炭化ケイ素積合 材料は、密度が2.5~2.8と高密度のものである。 また1600℃以上の高温下においても耐熱性、耐酸化 性を有する。

## 【発明の効果】

【0023】本発明によると、長雄維強化炭化ケイ素板合材料のプレセラミックスポリマーとして優れたポリカルボシランのもつ欠点を解消し、超耐熱性炭化ケイ素維維と組合わせ高強度、高密度の複合材料を得ることができる。本発明の繊維強化炭化ケイ素複合材料は、1600℃以上の超耐熱性を要求される環境においても耐熱性、耐酸化性を有するもので、宇宙航空分野等できわめて有用である。

井原庭57- 47772(7)

第1頁の統合

母発 明 者 ダグラス・ジェイムズ・マクド

ウエル

アメリカ合衆国ニューヨーク州

14303ナイアガラ・ブオールズ

- ツエンテイセカンドストリー

**1 465** 

の発明者

ジョセフ・サルバトア・ザンギ

アメリカ合衆国ニユーヨーク州

14223パツフアロー・ケツタリ

ングドライブ123